本 国 特 許 厅 JAPAN PATENT OFFICE

19.03.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 3月29日

REC'D 0 6 JUN 2003

出願番号 Application Number:

特願2002-095606

WIPO PCT

[ST.10/C]:

[JP2002-095606]

出 願 人 Applicant(s):

三井化学株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月20日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office 太田信一



出証番号 出証特2003-3031579

【書類名】 特許願

【整理番号】 P2100012

【提出日】 平成14年 3月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市千種海岸3 株式会社グランドポリマー内

【氏名】 西田伯人

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市千種海岸3 株式会社グランドポリマー内

【氏名】 坪原健太

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市千種海岸3 三井化学エンジニアリング株

式会社内

【特許出願人】

【識別番号】 596059945

【氏名又は名称】 株式会社グランドポリマー

【代理人】

【識別番号】 100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木 俊一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧 村 浩 次

【選任した代理人】

【識別番号】 100107043

【弁理士】

【氏名又は名称】 髙 畑 ちより

【選任した代理人】

【識別番号】

100110917

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木

亨

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014535

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9815973

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 重合体製造プラントの排ガスの再使用方法およびそのための重合体製造プラントの排ガスの再使用装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重合体製造プラントから排出される不活性ガスを再使用する ための重合体製造プラントの排ガスの再使用方法であって、

前記重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸着剤層を通過させる ことによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去する 吸着除去工程と、

前記吸着除去工程において、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の 純度に到達した不活性ガスを、前記重合体製造プラントで再使用する不活性ガス 再使用工程とを含むことを特徴とする重合体製造プラントの排ガスの再使用方法

【請求項2】 前記重合体製造プラントの重合体が、オレフィン系重合体であることを特徴とする請求項1に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項3】 前記オレフィン系重合体が、ポリエチレンもしくはポリプロピレンであることを特徴とする請求項2に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項4】 前記吸着剤層が、吸着装置に充填された吸着剤で形成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項5】 前記吸着剤が、シリカゲル、合成ゼオライト、またはその両方であることを特徴とする請求項4に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項6】 前記吸着除去工程において、さらに水分も除去することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項7】 前記吸着剤層が、複数層の異なる吸着剤層から形成されてい

ることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の重合体製造プラントの排 ガスの再使用方法。

【請求項8】 前記吸着剤層が、少なくとも2種類の異なる細孔径のシリカゲル層を細孔径の大きい方から小さい順に積層し、さらに合成ゼオライト層の順に通過するように積層されていることを特徴とする請求項7に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項9】 前記大きい細孔径のシリカゲル層で、重合溶媒と水分を吸着除去し、

前記小さい細孔径のシリカゲル層で、重合モノマーを吸着除去するとともに、 前記合成ゼオライト層で、残余の重合モノマーを吸着除去することを特徴とす る請求項8に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項10】 前記シリカゲルが、疎水性シリカゲルを含むことを特徴とする請求項8から9のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項11】 前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去する脱着工程を含むことを特徴とする請求項1から10のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項12】 前記脱着工程が、前記吸着剤層を、前記吸着除去工程より も減圧状態とすることによって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、 重合モノマーを、吸着剤から脱着除去することを特徴とする請求項11に記載の 重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項13】 前記脱着工程が、前記吸着剤層にパージガスを導入することによって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去することを特徴とする請求項11から12のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項14】 前記パージガスとして、前記吸着除去工程で、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを用いることを特徴とする請求項13に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法。

【請求項15】 重合体製造プラントから排出される不活性ガスを再使用す

るための重合体製造プラントの排ガスの再使用装置であって、

前記重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸着剤層を通過させる ことによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去する ように構成された吸着除去装置と、

前記吸着除去装置において、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の 純度に到達した不活性ガスを、前記重合体製造プラントで再使用するために重合 体製造プラントに還流する還流装置と、

を備えることを特徴とする重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項16】 前記吸着剤が、シリカゲル、合成ゼオライト、またはその 両方であることを特徴とする請求項15に記載の重合体製造プラントの排ガスの 再使用装置。

【請求項17】 前記吸着剤層が、複数層の異なる吸着剤層から形成されていることを特徴とする請求項15から16のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項18】 前記吸着剤層が、少なくとも2種類の異なる細孔径のシリカゲル層を細孔径の大きい方から小さい順に積層し、さらに合成ゼオライト層の順に通過するように積層されていることを特徴とする請求項17に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項19】 前記シリカゲルが、疎水性シリカゲルであることを特徴とする請求項18に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項20】 前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去する脱着装置を備えることを特徴とする請求項15から19のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項21】 前記脱着装置が、前記吸着剤層を、前記吸着除去装置を吸着除去の際よりも減圧状態とすることによって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去するように構成されている減圧装置を備えることを特徴とする請求項20に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項22】 前記脱着装置が、前記吸着剤層にパージガスを導入するこ

とによって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去するパージガス導入装置を備えることを特徴とする請求項20から21のいずれかに記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【請求項23】 前記パージガス導入装置が、パージガスとして、前記吸着除去装置で、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを用いるように構成されていることを特徴とする請求項22に記載の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば、ポリオレフィン製造プラントなどの重合体製造プラントの 排ガスの再使用方法、およびそのための重合体製造プラントの排ガスの再使用装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィンは、各種分野の材料として、現在世界各地で、年間数百万トンの規模で製造されている。

このようなポリオレフィンを製造する方法としては、スラリー重合方法、気相 重合方法、溶液重合方法等の方法がある。

[0003]

これらのスラリー重合方法、溶液重合方法は、窒素ガス等の不活性ガスと重合溶剤の存在下で、触媒と重合モノマーを、重合槽に供給することによって、オレフィンを重合する方法である。

一方、気相重合方法は、不活性ガスの存在下で、重合溶剤の不存在下で、触媒 と重合モノマーを、重合槽に供給することによって、オレフィンを重合する方法 である。この際、予備重合を溶媒の存在下で行ったり、触媒を溶媒に分散させて 系内に供給したりしている。

[0004]

このため、重合されたポリマー粒子には、重合溶媒や重合モノマーが吸着され

ているので、これらの重合溶媒や重合モノマーを、ポリマー粒子から除去、清浄 化する必要がある。

このようなポリマー粒子に吸着された重合溶媒や重合モノマーを、ポリマー粒子から除去する方法としては、従来より、例えば、重合されたポリマー粒子群をサイロに入れ、清浄な不活性ガスをサイロ内に吹付ける方法等が採用されている

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、このようなポリマー粒子の清浄化に使用された不活性ガスは、重合 溶媒や重合モノマーを大量に含有するため、従来では、フレアースタック(排ガス燃焼装置)を用いて、不活性ガスに含まれる重合溶媒や重合モノマーを燃焼さ せた後、燃焼ガス、不活性ガスなどを大気に放出する方法が採用されている。

[0006]

しかしながら、近年、CO₂ガスによる地球温暖化が問題となっており、このような重合溶媒を燃焼させる方法を見直すことが求められている。また、窒素ガスなどの不活性ガスの廃棄についても、省エネルギーの点で見直すことが求められているのが現状である。

ところで、炭化水素を含んだ不活性ガスから炭化水素を回収した後に、この不活性ガスを大気中に放出する技術に関しては、従来からいくつかの方法が提案されている。

[0007]

例えば、(1)特公昭54-8632号公報、特開平10-033932号公報に記載されているように、炭化水素を含んだ不活性ガスを有機液体からなる吸収液に接触させて吸収させる液吸収法、(2)特開平6-285324号公報、特許第2840563号公報に記載されているように、ガス分離膜を用いる方法、(3)特開平4-326901号公報に記載されているように、ガスを深冷して液化する方法、(4)活性炭や合成ゼオライトを用いる吸着方法等が提案されている。

[0008]

これらの従来から提案されている炭化水素含有廃棄ガスの処理方法は、タンクローリーやタンクで発生するガソリン等の、常温では液体であるが、揮発性の炭化水素を含有する廃棄ガスの処理に関する提案であり、重合体製造プラントのように大量に排ガスを発生する装置を対象としていない。

また、特開2000-26319号公報は、唯一プラント排ガスの処理を課題 としている。しかしながら、この公報で提案されているのは、排ガスからオレフィン類を回収することは提案されているが、排ガスの主成分の不活性ガスを再利 用することについては全く考慮されていない。

[0009]

本発明は、このような現状に鑑み、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン重合体製造プラントなどの重合体製造プラントから排出された不活性ガスから、重合溶媒、重合モノマーなどの不純物を除去して、不活性ガスを重合体製造プラントで再使用する方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、このような重合体製造プラントから排出された不活性ガスから、重合溶媒を回収して、重合溶媒を重合体製造プラントで再使用する方法を提供することを目的とする。

[0010]

さらに、本発明は、このような回収、再使用方法において、より省エネルギー に優れた方法を提供することを目的とする。

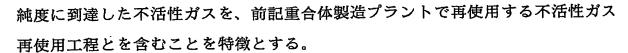
[0011]

【課題を解決するための手段】

本発明は、前述したような従来技術における課題及び目的を達成するために発明なされたものであって、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、重合体製造プラントから排出される不活性ガスを再使用するための重合体製造プラントの排ガスの再使用方法であって、

前記重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸着剤層を通過させる ことによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去する 吸着除去工程と、

前記吸着除去工程において、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の



[0012]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、重合体製造プラントから排出される不活性ガスを再使用するための重合体製造プラントの排ガスの再使用装置であって、

前記重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸着剤層を通過させる ことによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去する ように構成された吸着除去装置と、

前記吸着除去装置において、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の 純度に到達した不活性ガスを、前記重合体製造プラントで再使用するために重合 体製造プラントに還流する還流装置と、

を備えることを特徴とする。

[0013]

このように構成することによって、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン重合体製造プラントなどの重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸着剤層を通過させることによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去することができる。そして、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを、重合体製造プラントの乾燥工程における重合パウダーの乾燥に再使用することができる。

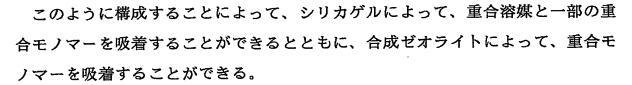
[0014]

従って、従来のように、不活性ガスに含まれる重合溶媒や重合モノマーを燃焼させた後、燃焼ガス、不活性ガスなどを大気に放出することがないので、CO₂ガスによる地球温暖化などを防止することができる。

しかも、不活性ガスを再び重合体製造プラントで再使用することができるので 、資源の有効利用が図れ、省エネルギーの点からも極めて有効である。

[0015]

また、本発明では、前記吸着剤が、シリカゲル、合成ゼオライト、またはその 両方であることを特徴とする。



[0016]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記吸着除去工程において、さらに水分も除去することを特徴とする。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記吸着除去装置が、さらに水分も除去するように構成されていることを特徴とする。

このように構成することによって、不活性ガス中の水分をも除去することができるので、不活性ガスを重合体製造プラントの乾燥工程における重合パウダーの乾燥で再使用する際に、設備の腐食や重合活性の低下を防止することができる。

[0017]

また、本発明では、前記吸着剤層が、少なくとも2種類の異なる細孔径のシリカゲル層を細孔径の大きい方から小さい順に積層し、さらに合成ゼオライト層の順に通過するように積層されていることを特徴とする。

さらに、本発明では、前記大きい細孔径のシリカゲル層で、重合溶媒と水分を 吸着除去し、

前記小さい細孔径のシリカゲル層で、重合モノマーを吸着除去するとともに、 前記合成ゼオライト層で、残余の重合モノマーを吸着除去することを特徴とす る。

[0018]

このように構成することによって、大きい細孔径(例えば、細孔径6nm)のシリカゲル層で、比較的分子量の高い重合溶媒と水分が吸着除去され、続いて、小さい細孔径(例えば、細孔径3nm)のシリカゲル層で、重合モノマーの大部分が吸着除去され、さらに、合成ゼオライト層で、これらのシリカゲル層で吸着除去し切れなかった重合モノマーが完全に吸着除去されることになり、これらの層を順次通過させることにより効率的に不純物を除去することができる。

[0019]

また、本発明では、前記シリカゲルが、疎水性シリカゲルを含むことを特徴と

する。

すなわち、シリカゲルは、疎水化処理したものの方が、吸着能力が高く、親水性シリカゲルのみのものよりも吸着除去装置の吸着塔を小さく設計できるので好ましい。

[0020]

また、本発明では、前記合成ゼオライトが、親水性合成ゼオライトであることを特徴とする。

すなわち、合成ゼオライトは、シリカゲル層で吸着除去し切れなかった重合モノマー、例えば、エチレンと残りのプロピレンを除去するために、親水性合成ゼオライトであるのが望ましい。

[0021]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去する脱着工程を含むことを特徴とする。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去する脱着装置を備えることを特徴とする。

[0022]

このように構成することによって、吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、 重合モノマーを、吸着剤から脱着除去することができるので、吸着操作をある程 度の時間行うと、吸着剤に吸着された物質で細孔が満たされる結果、排ガスが処 理されない状態で吸着層を通過する状態、いわゆる破過状態になるが、この破過 状態を解消して、再び、吸着除去作用を有するようにすることができる。

[0023]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前配脱着工程が 、前記吸着剤層を、前記吸着除去工程よりも減圧状態とすることによって、前記 吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去 することを特徴とする。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記脱着装置が

、前記吸着剤層を、前記吸着除去装置を吸着除去の際よりも減圧状態とすること によって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着 剤から脱着除去するように構成されている減圧装置を備えることを特徴とする。

[0024]

このように構成することによって、負圧の作用によって、吸着剤層の吸着剤に 吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から効率良く完全に脱着除去する ことができる。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記脱着工程が、前記吸着剤層にパージガスを導入することによって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去することを特徴とする。

[0025]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記脱着装置が、前記吸着剤層にパージガスを導入することによって、前記吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去するパージガス導入装置を備えることを特徴とする。

このように構成することによって、パージガスの作用によって、吸着剤層の吸 着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを吸着剤層から脱着する脱着作用を促 進することができ、脱着効率が向上する。

[0026]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記パージガスとして、前記吸着除去工程で、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを用いることを特徴とする。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記パージガス 導入装置が、パージガスとして、前記吸着除去装置で、重合溶媒、重合モノマー が吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを用いるように構成されてい ることを特徴とする。

[0027]

このように構成することによって、吸着除去工程で、重合溶媒、重合モノマー

が吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスの一部をパージガスとして用いることができるので、新たな不活性ガス源を用いる必要がないので、効率が向上するとともに、コストが低減でき、資源節約にも貢献できる。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記パージガスとして、高純度の不活性ガスを用いることを特徴とする。

[0028]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記パージガス 導入装置が、パージガスとして、高純度の不活性ガスを用いるように構成されて いることを特徴とする。

これにより、パージガスとして、高純度の不活性ガスを用いるので、不純物を含まないパージガスの作用によって、吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを吸着剤層から脱着する脱着作用の促進効果に優れ、脱着効率がさらに向上する。

[0029]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記脱着工程に おいて、前記吸着剤層の吸着剤から脱着除去した重合溶媒を回収し、前記重合体 製造プラントで再使用する重合溶媒再使用工程を含むことを特徴とする。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記脱着装置に おいて、前記吸着剤層の吸着剤から脱着除去した重合溶媒を回収して、前記重合 体製造プラントで再使用するために重合体製造プラントに還流する重合溶媒回収 装置を備えることを特徴とする。

[0030]

このように構成することによって、吸着剤層の吸着剤から脱着除去した重合溶 媒を回収して、重合体製造プラントで再使用することができるので、効率が向上 するとともに、コストが低減でき、資源節約にも貢献できる。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記重合溶媒回収装置で、重合溶媒を回収した脱着ガスを燃焼廃棄する排ガス燃焼装置を備えることを特徴とする。

[0031]

このように構成することによって、脱着ガスから重合溶媒を回収した後に、脱着ガス中の重合モノマーを燃焼させた後に大気中に放出するので、CO₂ガスがほとんど発生せず、地球温暖化の原因となることがない。

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用方法は、前記重合溶媒再使用工程で重合溶媒を回収した後の脱着ガスに含まれる重合モノマーを再使用する重合モノマー再使用工程を含むことを特徴とする。

[0032]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記重合溶媒回収装置で重合溶媒を回収した後の脱着ガスに含まれる重合モノマーを精製して再使用するために重合体製造プラントに還流する重合モノマー精製装置を備えることを特徴とする。

このように構成することによって、前記重合溶媒回収装置で重合溶媒を回収した後の脱着ガスに含まれる重合モノマーを、例えば、エチレンプラント等で回収して精製分離してから再度利用することが可能となり、重合モノマーを重合用原料として、重合体製造プラントで再使用することができるので、効率が向上するとともに、コストが低減でき、資源節約にも貢献できる。

[0033]

また、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置は、前記吸着除去装置が、少なくとも2つ備えられており、いずれかの吸着除去装置において、吸着除去操作が行われている間に、他の吸着除去装置において、脱着除去操作が行われるように構成されていることを特徴とする。

このように構成することによって、いずれかの吸着除去装置において、吸着除去操作が行われている間に、他の吸着除去装置において、脱着除去操作が行われるので、いずれかの吸着除去装置において破過状態になっても、プラントを停止することなく、他の吸着除去装置で、連続的に吸着除去操作を行うことができるので、操業効率が低下することがない。

[0034]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態(実施例)を図面に基づいてより詳細に説明する。

図1は、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置全体の概略図である。

図1に示したように、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置(以下、「再使用装置」と言う)は、重合体製造プラント6を対象としている。

[0035]

本発明で「重合体製造プラント」とは、例えば、ポリオレフィン製造プラントなどの重合体製造プラントを言い、主として重合、それに付随する触媒、乾燥、押出機などをも含む重合体製造プラントを意味する。

図1に示したように、重合体製造プラント6には、排ガス導入ライン1が接続されており、重合体製造プラント6から排出される、例えば、窒素などの不活性ガスを含む排ガスを再使用装置に導入するように構成されている。そして、この排ガス導入ライン1は、分岐部10においてライン1aとライン1bとに分岐されている。

[0036]

ライン1 a は、バルブ1 A を経て、第 1 接続部 1 C を介して、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーなどの不純物を吸着除去する吸着剤層を有する吸着塔 A に連結されている。一方、同様に、ライン1 b は、バルブ1 B を経て第1'接続部 1 D を介して、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーなどの不純物を吸着除去する吸着剤層を有する吸着塔 B に連結されている。

[0037]

そして、吸着塔Aの第1接続部1Cの反対側には、第2接続部2Cが設けられている。また、同様に、吸着塔Bの第1、接続部1Dの反対側には、第2、接続部2Dが設けられている。

第2接続部2Cには、ライン2aが接続されており、バルブ2Aを介して、分岐部11に連結されている。同様に、第2'接続部2Dには、ライン2bが接続されており、バルブ2Bを介して、分岐部11に連結されている。

[0038]

そして、分岐部11には、吸着塔A、Bで吸着除去処理が行われた処理ガスを、重合体製造プラント6に戻す(還流する)ための処理ガス還流ライン2が接続

されている。

さらに、ライン2からライン4 a か 4 b に至るライン4 c が接続されており、 このライン4 c には、流量計 4 E と バルブ 4 C が設置されている。また、ライン 2 からライン4 a か 4 b に至るライン 4 d が接続されており、このライン 4 d に は、ガスホルダー 4 F、バルブ 4 D が配置されている。

[0039]

一方、吸着塔Aの第1接続部1C側には、第3接続部3Cが接続され、この第3接続部3Cには、ライン3aを介して、分岐部12に連結されている。同様に、吸着塔Bの第1、接続部側1Dには、第3、接続部3Dが接続され、この第3、接続部3Dには、ライン3bを介して、分岐部12に連結されている。これらのライン3aの途中には、バルブ3Aが、ライン3bの途中にはバルブ3Bがそれぞれ設けられている。

[0040]

そして、分岐部12には、ライン3を介して、吸着塔Aまたは吸着塔Bを減圧 状態にするための減圧装置4、吸着剤から脱着除去した重合溶媒を回収する溶剤 液化回収装置5、重合溶媒を回収した脱着ガスを燃焼廃棄する排ガス燃焼装置9 に連結されている。

また、この溶剤液化回収装置 5 には、ライン13を介して、溶剤液化回収装置 5 で回収された重合溶媒を精製する溶剤精製装置 14 が接続されている。そして、溶剤精製装置 14 で精製された重合溶媒は、重合溶媒還流ライン8を介して、重合体製造プラント6に戻され(還流され)、再利用されるようになっている。一方、溶剤精製装置 14 で精製後の不純物は、適切な処理後、廃棄ライン7を介して廃棄されるように構成されている。

[0041]

さらに、溶剤液化回収装置5には、ライン15を介して、溶剤液化回収装置5 で重合溶媒を回収した後の脱着ガスに含まれる重合モノマーを精製して再使用す る重合モノマー精製装置16が接続されている。そして、重合モノマー精製装置 16で精製された重合モノマーは、重合モノマー還流ライン17を介して、重合 体製造プラント6に戻され(還流され)、再利用されるようになっている。

[0042]

このように構成される本発明の再使用装置を用いて、重合体製造プラントの排 ガスの再使用方法について以下に説明する。

重合体製造プラント6からの例えば、窒素などの不活性ガスを含む排ガスを、 図示しない制御装置の制御によって、バルブ1Aを開くことによって、排ガス導 入ライン1、分岐部10、ライン1aのバルブ1Aを経て、吸着塔Aに導入され る。

[0043]

この際、吸着塔Bへのバルブ1B、減圧装置4などへのバルブ3Aは、閉止した状態に制御されるようになっており、吸着塔Bへは、排ガスが導入されないようになっているとともに、排ガスが減圧装置4などへ導入されないようになっている。

このように吸着塔Aで吸着操作が行われている間、バルブ2Aは開いた状態に維持されているとともに、バルブ4Aは閉止した状態になっている。

[0044]

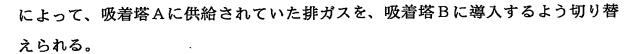
このように、吸着塔Aを通過する際に不純物を除去された不活性ガスは、第2接続部2Cからバルブ2A、ライン2a、分岐部11、処理ガス還流ライン2を経て、重合体製造プラント6の、例えば、乾燥工程に再び導入され、再度使用されるようになっている。

なお、この場合、図示しないが、吸着塔Aを通過する際に不純物を除去された 不活性ガスは、再利用にはある程度の圧力が必要であるので、吸着塔Aに送る前 のガスを図示しない昇圧装置で昇圧するか、吸着塔Aの出口の精製ガスを図示し ない昇圧装置で昇圧すればよい。

[0045]

ところで、吸着操作をある程度の時間行うと、吸着剤に吸着された物質で細孔 が満たされる結果、排ガスが処理されない状態で吸着層を通過する状態、いわゆ る破過状態になる。

そこで、制御装置の制御に基づいて、吸着塔Aが、破過する前に、バルブ1Aを閉止した状態にするとともに、バルブ1Bおよび2Bを開いた状態にすること



[0046]

なお、この状態では、バルブ4B、減圧装置4などへのバルブ3Bは、閉止した状態に制御されるようになっており、排ガスが減圧装置4などへ導入されないようになっている。

そして、吸着塔Aと同様にして、吸着塔Bを通過する際に不純物を除去された不活性ガスは、第2、接続部2Dからバルブ2B、ライン2b、分岐部11、処理ガス還流ライン2を経て、重合体製造プラント6の、例えば、乾燥工程に再び導入され、再度使用されるようになっている。

[0047]

一方、バルブ3Aを開いた状態にすることによって、減圧装置4により、吸着 塔Aは脱着工程が開始される。

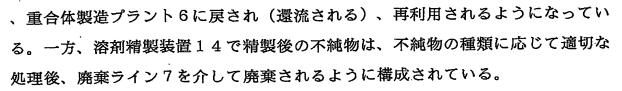
すなわち、バルブ3Aを開いた状態にすることによって、減圧装置4によって、吸着塔Aの内部を減圧状態にする。この際、バルブ4A、4Cを開いた状態にすることによって、ライン2、流量計4E、バルブ4C、ライン4c、およびライン4aを介して、重合体製造プラントに戻される処理済みの不活性ガスの一部がパージガスとしてバルブ4Aから吸着塔Aに供給され、バルブ3Aからライン3aを介して減圧装置4に至るようになっている。この際、ライン2からライン4cを介してライン4aに流れるパージガスの流量を流量計4Eで制御することによって、所定の量のパージガスが、吸着塔Aに供給されるようになっている。

[0048]

なお、この場合、減圧装置4は、脱着操作の際にのみ作動することも可能であるが、減圧装置4を常時連続して作動させておくのが好ましい。

このような操作により吸着剤に吸着されていた重合溶媒、重合モノマーは脱着 され、パージガスとともにライン3を下流に移送される。

そして、パージガスに含まれる重合溶媒は、溶剤液化回収装置5の冷却部で液 化されて回収される。この溶剤液化回収装置5で回収された重合溶媒は、ライン 13を介して、溶剤精製装置14で精製されて、重合溶媒還流ライン8を介して



[0049]

また、溶剤液化回収装置5で重合溶媒が回収されたパージガスは、重合モノマーを含有しているので、燃焼廃棄する排ガス燃焼装置(フレアースタック)9に移送されて、重合モノマーを燃焼させた後に大気中に放出されるようになっている。

このように溶剤液化回収装置 5 で重合溶媒が回収されたパージガスを、排ガス 燃焼装置(フレアースタック) 9 に移送する代わりに、溶剤液化回収装置 5 で重 合溶媒が回収されたパージガスを、ライン1 5 を介して、重合モノマー精製装置 1 6 に移送してもよい。

[0050]

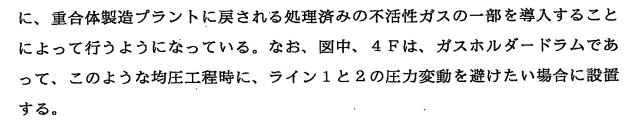
すなわち、重合モノマー精製装置16は、例えば、エチレンプラント等であって、溶剤液化回収装置5で重合溶媒を回収した後の脱着ガスに含まれる重合モノマーを精製して、重合モノマー環流ライン17を介して、重合体製造プラント6に戻され(還流される)、再利用されるようになっている。一方、重合モノマー精製装置16で精製後の不純物は、不純物の種類に応じて適切な処理後、廃棄ライン18を介して廃棄されるように構成されている。

[0051]

また、吸着塔Bによる吸着除去処理がある程度行われた後に、吸着塔Aと同様に、制御装置の制御によって、吸着塔Bが、破過する前に、バルブ1Bを閉止した状態にするとともに、バルブ1Aおよび2Aを開いた状態にすることによって、吸着塔Bに供給されていた排ガスを、吸着塔Aに導入するよう切り替えられる

[0052]

この場合、吸着塔Aでは、脱着操作終了後(吸着操作直前)には吸着塔を元の圧力に昇圧(均圧工程)する必要がある。そのため、均圧工程は、バルブ4Cを閉止して、バルブ4Dを開けて、ライン4d、ライン4aを介して、吸着塔Aの上部



[0053]

そして、バルブ3Bを開いた状態にするとともに、減圧装置4により、吸着塔Bは吸着塔Aと同様にして脱着工程が開始される。

すなわち、バルブ3Bを開いた状態にして、減圧装置4によって、吸着塔Bの内部を減圧状態にする。この際、バルブ4B、4Cを開いた状態にすることによって、ライン2、流量計4E、バルブ4C、ライン4c、およびライン4bを介して、重合体製造プラントに戻される処理済みの不活性ガスの一部がパージガスとしてバルブ4Bから吸着塔Bに供給され、バルブ3Bからライン3bを介して減圧装置4に至るようになっている。この際、ライン2aからライン4cを介してライン4aに流れるパージガスの流量を流量計4Eで制御することによって、所定の量のパージガスが、吸着塔Aに供給されるようになっている。

[0054]

このような操作により吸着剤に吸着されていた重合溶媒、重合モノマーは脱着され、パージガスとともにライン3を下流に移送される。そして、吸着塔Aの脱着工程と同様にして、溶剤液化回収装置5での重合溶媒の液化回収、溶剤精製装置14での精製、重合体製造プラントへの還流、再利用、および、精製後の不純物の廃棄ライン7を介しての廃棄、ならびに、排ガス燃焼装置(フレアースタック)9での重合モノマーの燃焼廃棄、または、重合モノマー精製装置16による重合モノマーの精製、再利用がされるように構成されている。

[0055]

このようなサイクルが、図示しない検知センサーなどの検出装置などの検出結果に基づいて、図示しない制御装置の制御によって、自動的に行われるようになっている。

なお、本発明でいう重合体とは、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ リブテン-1、ポリイソブテン、ポリペンテン-1、ポリメチルペンテン-1な

どのポリαーオレフィン;プロピレン含有量が75重量%未満のエチレン/プロ ピレン共重合体、エチレン/ブテンー1共重合体、プロピレン含有量が75重量 %未満のプロピレン/ブテンー1共重合体などのエチレンまたはαーオレフィン /αーオレフィン共重合体;プロピレン含有量が75重量%未満のエチレン/プ ロピレン/5-エチリデン-2-ノルボルネン共重合体などのエチレンまたは α ーオレフィン/αーオレフィン/ジエン系単量体共重合体;エチレン/塩化ビニ ル共重合体、エチレン/塩化ビニリデン共重合体、エチレン/アクリロニトリル 共重合体、エチレン/メタクリロニトリル共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重 合体、エチレン/アクリルアミド共重合体、エチレン/メタクリルアミド共重合 体、エチレン/アクリル酸共重合体、エチレン/メタクリル酸共重合体、エチレ ン/マレイン酸共重合体、エチレン/アクリル酸エチル共重合体、エチレン/ア クリル酸ブチル共重合体、エチレン/メタクリル酸メチル共重合体、エチレン/ 無水マレイン酸共重合体、エチレン/アクリル酸金属塩共重合体、エチレン/メ タクリル酸金属塩共重合体、エチレン/スチレン共重合体、エチレン/メチルス チレン共重合体、エチレン/ジビニルベンゼン共重合体などのエチレンまたは α ーオレフィン/ビニル単量体共重合体;ポリイソブテン、ポリブタジエン、ポリ イソプレンなどのポリジエン系共重合体;スチレン/ブタジエンランダム共重合 体などのビニル単量体/ジエン系単量体ランダム共重合体;スチレン/ブタジエ ン/スチレンブロック共重合体などのビニル単量体/ジエン系単量体/ビニル単 量体ブロック共重合体;水素化(スチレン/ブタジエンランダム共重合体)など の水素化(ビニル単量体/ジエン系単量体ランダム共重合体);水素化(スチレ ン/ブタジエン/スチレンブロック共重合体)などの水素化(ビニル単量体/ジ エン系単量体/ビニル単量体ブロック共重合体);アクリロニトリル/ブタジエ ン/スチレン共重合体、メタクリル酸メチル/ブタジエン/スチレン共重合体な どのビニル単量体/ジエン系単量体/ビニル単量体グラフト共重合体;ポリ塩化 ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリ酢酸ビニル、ポリア クリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリメタクリル酸メチルなどのビニル 重合体;塩化ビニル/アクリロニトリル共重合体、塩化ビニル/酢酸ビニル共重 合体、アクリロニトリル/スチレン共重合体、メタクリル酸メチル/スチレン共



[0056]

また、本発明では、これらの重合体のうちでは、好ましくは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテンー1、ポリイソブテン、ポリペンテンー1、ポリメチルペンテンー1などのエチレン、プロピレン、1ーブテン、1ーペンテン等のαーオレフィンの重合体、またはαーオレフィン同士の共重合体を製造するプラントにおいて採用することができる。

[0057]

さらに、本発明では、2-ペンテン、2-ヘキセン、2-ヘプテン、2-オクテン等の $\beta-オレフィン及びジェン等の重合体、また異なる<math>\beta-オレフィン同士の共重合体を製造するプラントにおいて採用することができる。$

この場合、ポリエチレン製造プラントにおいては、重合器に触媒とエチレンガス、必要に応じて、コモノマーであるプロピレンや1-ブテン等と、さらに必要に応じて、重合溶媒が供給され、ポリエチレンが生成される。生成された重合器から排出される重合パウダーには、エチレン、プロピレン、1-ブテン等の重合モノマーおよび重合溶媒が多量に吸着されている。

[0058]

また、ポリプロピレン製造プラントにおいては、重合器に触媒とプロピレンガス、必要に応じて、コモノマーであるエチレンや1ーブテン等と、さらに必要に応じて、重合溶媒が供給され、ポリプロピレンが生成される。生成された重合器から排出される重合パウダーには、プロピレン、エチレン、1ーブテン等の重合モノマーおよび重合溶媒が多量に吸着されている。

[0059]

また、本発明における重合溶媒とは、重合体、特にポリオレフィン重合において使用される、または触媒を供給するために使用される溶媒で、例えば、プロパン、nーブタン、プロピレン、nーヘプタン、iーヘプタン、nーヘキサン、iーヘキサン、nーオクタン、iーオクタン、nーデカン、iーデカン等を挙げることができる。

[0060]

このため、ポリオレフィン製造プラントでは、重合工程に引き続く乾燥工程で 重合パウダーから重合モノマー、重合溶媒等の不純物を除去する必要がある。

すなわち、これらの不純物を除去するには、通常、好ましくは、加熱された不活性ガスを、好ましくは、重合パウダーの充填されたサイロで一定時間流すか、または移送される重合パウダーに対して向流的に不活性ガスを流す等の方法により行われる。

[0061]

このように乾燥工程で使用され、排出される不活性ガスには、重合モノマー、 重合溶媒等が含まれている。

従って、本発明では、排出される不活性ガスを吸着除去処理することにより、 これらの重合モノマー、重合溶媒等を除去する。このような吸着除去処理は、吸 着塔に吸着剤が充填された吸着層を通過させることにより行う。

[0062]

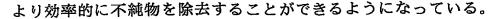
本発明における吸着剤とは、シリカゲル、アルミナ、モンモリロナイト、活性 炭、合成ゼオライト等の直径が $0.5\sim100$ n mの細孔を 0.1 c c / g 以上 有する粉末または粒子をいう。

これらの吸着剤のうち、合成ゼオライトとシリカゲルとを好ましく使用することができる。シリカゲルの細孔径は、 $1\sim20\,\mathrm{nm}$ 、好ましくは、 $3\sim6\,\mathrm{nm}$ であり、合成ゼオライトの細孔径は、 $0.3\sim5\,\mathrm{nm}$ 、好ましくは、 $0.5\sim1$. $5\,\mathrm{nm}$ である。これらの吸着剤を組み合わせて使用することが好ましい。

[0063]

本発明では、吸着塔Aの吸着層は、例えば、少なくとも2種類の異なる細孔径のシリカゲル層を細孔径の大きい方から小さい順に積層し、さらに合成ゼオライト層の順に通過するように積層されている。

そして、大きい細孔径(例えば、細孔径6nm)のシリカゲル層で、比較的分子量の高い重合溶媒と水分が吸着除去され、続いて、小さい細孔径(例えば、細孔径3nm)のシリカゲル層で、重合モノマーの大部分が吸着除去され、さらに、合成ゼオライト層で、これらのシリカゲル層で吸着除去し切れなかった重合モノマーが完全に吸着除去されることになり、これらの層を順次通過させることに



[0064]

この場合、シリカゲルの大きい細孔径としては、3~10nm、好ましくは、4~8nm、シリカゲルの小さい細孔径としては、1~5nm、好ましくは、2~4nmとするのが望ましい。

また、本発明では、シリカゲルとしては、親水性シリカゲル、疎水性シリカゲル、これらの両方を含むことができる。

[0065]

ただし、シリカゲルは、疎水化処理したものの方が、吸着能力が高く、親水性シリカゲルのみのものよりも吸着除去装置の吸着塔を小さく設計できるので好ましい。このような疎水化処理としては、シリカゲル表面水酸基のアルキル化が挙げられる。

なお、疎水性シリカゲルは、溶媒及び水分を吸着を吸着する役割を有するものである。

[0066]

なお、親水性シリカゲル、疎水性シリカゲルの両者を含む場合には、経済性と 所望の吸着性能を考慮して、最適ブレンド量を算出して決定すればよい。

また、本発明では、合成ゼオライトとしては、親水性、疎水性、その両者のいずれも使用できるが、親水性合成ゼオライトであるのが好ましい。

すなわち、合成ゼオライトは、シリカゲル層で吸着除去し切れなかった重合モ ノマー、例えば、エチレンと残りのプロピレンを除去するために、親水性合成ゼ オライトであるのが望ましい。

[0067]

なお、親水性合成ゼオライト、疎水性合成ゼオライトの両者を含む場合には、 経済性と所望の吸着性能を考慮して、最適ブレンド量を算出して決定すればよい

この場合、本発明における疎水性シリカゲルとしては、例えば、富士シリシア (株)で製造されている商品名「CARIACT Q-6」等のシリカゲルを挙 げることができる。本発明における親水性シリカゲルとしては、例えば、富士シ リシア(株)で製造されている商品名「CARIACT Qー3」等を挙げることができる。

[0068]

本発明における合成ゼオライトとしては、例えば、東ソー(株)のX型ゼオライト、商品名「ゼオラムF9」、またはA1成分を減少させた合成ゼオライトハイシリカゼオライト Y型(HSZ-360)等を挙げることができる。

また、吸着塔A、Bでは、これらの異なった吸着剤層を層状に順次設けることが好ましい。また、2つ以上の吸着塔を直列して設け、上記した吸着剤をそれぞれの吸着塔に充填したものを用いることも可能である。

[0069]

さらに、吸着塔としては、図1に示したたように、A、B二つの吸着塔を並列して設けてもよいが、3つ以上の吸着塔を並列して設けて、いずれかの吸着塔において、吸着除去操作が行われている間に、他の吸着塔において、脱着除去操作が行われるようにすれば、いずれかの吸着塔において破過状態になっても、プラントを停止することなく、他の吸着塔で、連続的に吸着除去操作を行うことができるので、操業効率が低下することがない。

[0070]

また、各吸着層の厚さは、排ガスの通過速度にも関係するが、主としてガスの組成と吸着剤との接触時間によって決まるが、好ましくは、吸脱着可能容量(吸着物質/吸着剤の重量比)を、0.05~10重量%、特に好ましくは、0.1~2重量%とすることが望ましい。この範囲において、圧力損失が少なく、かつ吸着時間を長くとることができるため、工業的に有利である。

[0071]

排ガスの吸着塔内での通過速度は、通常3~20cm/秒、好ましくは5~1 5cm/秒とすると吸着処理がスムースに行え、かつ圧力損失が小さいため、好ましい。

上記吸着層を通過させることにより不活性ガスの純度を98%以上、特に99%以上とすることができる。このように不純物を除去したガスは、例えば、重合体製造プラントの乾燥工程に戻して重合パウダーの乾燥に再使用することができ

る。

[0072]

また、吸着剤に吸着された不純物は脱着操作により脱着する。吸着剤から脱着する操作としては、好ましくは、吸着剤を減圧状態にするとともにパージガスを吸着剤層に流すことにより行うことができる。減圧度は100Torr以下、特に50Torr以下とすることが好ましい。

さらに、脱着操作は、例えば、吸着操作を高圧で行って、脱着操作を常圧で行 うことも可能である。

[0073]

従って、脱着操作が、吸着操作よりも減圧状態として行えばよく、この減圧度としては、吸着時圧力(Pa)と脱着時圧力(Pd)との関係が、脱着時圧力が、Pa/Pd=10~35、好ましく25~35の減圧度となるように減圧状態として行えばよい。

また、パージガスとして、上述の重合体製造プラントから排出された不活性ガスを、吸着除去処理した後のガスの一部、または高純度不活性ガス、またはこれらの両方を用いることが好ましい。

[0074]

この場合、吸着除去処理したガスの一部を用いる場合は、全吸着除去処理ガスの1~10容量%、特に2~8容量%をパージガスとして用いることが好ましい

さらに、脱着された主として重合溶媒、重合モノマー及び水からなる不純物の うち、重合溶媒は冷却液化して回収する。冷却液化して回収した重合溶媒は、蒸 留工程を介して、好ましくは重合溶媒として再使用する。

[0075]

以上、本発明の好ましい実施の形態について、説明したが、本発明は何らこれ に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない範囲で種々変更すること が可能であることはもちろんである。

[0076]

【実施例】



【実施例1】

ポリプロピレン重合体製造プラントの乾燥工程から排出されるプロピレンを3.5容量%、エチレンを0.2容量%、重合溶媒であるn-ヘキサンを3.5容量%、および水分を0.8容量%含む窒素ガスを、図1に示したような、内径Φ200mm、高さ700mmの吸着塔に、501/分で供給した。

[0078]

吸着塔には、疎水性シリカゲル(富士シリシア製、商品名「Q-6」、球状 # 5~#10メッシュ)層が3.5 c m、親水性シリカゲル層(富士シリシア製、商品名「A」、球状 #5~#10メッシュ)が1.5 c m、合成ゼオライト(東ソー製、商品名「F9」)が2.0 c m 0.3 層からなる吸着剤が充填されていた。

吸着、脱着はそれぞれ5分間のサイクルで切り替えた。吸着塔出口での処理されたライン2の窒素ガスの組成はプロピレンを16容量ppm、エチレンを5容量ppm、n-ヘキサンを1容量ppm、および水分を10容量ppm以下含んでいた。

[0079]

処理ガスの4容量%を脱着工程にパージガスとして供給した。同時に真空ポンプにより吸着塔を減圧状態とした。吸着塔の減圧度は25Torrであった。脱着ガスの組成は、プロピレン46容量%、エチレン2容量%、n-ヘキサン46容量%、水分0.2容量%、および窒素7容量%からなっていた。

このパージガスを溶剤液化回収装置5で、15℃に冷却してnーへキサンを液化した。ライン8におけるガスの組成は、窒素ガス13容量%、プロピレン76容量%、n-ヘキサン9容量%、および水分0.2容量%から構成されていた。

[0080]

以上の結果より本発明の効果は明らかである。

[0081]

【発明の効果】

本発明によれば、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン 重合体製造プラントなどの重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸 着剤層を通過させることによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去することができる。そして、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを、重合体製造プラントの乾燥工程における重合パウダーの乾燥に再使用することができる。

[0082]

従って、従来のように、不活性ガスに含まれる重合溶媒や重合モノマーを燃焼させた後、燃焼ガス、不活性ガスなどを大気に放出することがないので、CO₂ガスによる地球温暖化などを防止することができる。

しかも、不活性ガスを再び重合体製造プラントで再使用することができるので 、資源の有効利用が図れ、省エネルギーの点からも極めて有効である。

[0083]

また、本発明によれば、吸着剤層の吸着剤に吸着された重合溶媒、重合モノマーを、吸着剤から脱着除去することができるので、吸着操作をある程度の時間行うと、吸着剤に吸着された物質で細孔が満たされる結果、排ガスが処理されない状態で吸着層を通過する状態、いわゆる破過状態になるが、この破過状態を解消して、再び、吸着除去作用を有するようにすることができる。

[0084]

また、本発明によれば、吸着除去工程で、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスの一部をパージガスとして用いることができるので、新たな不活性ガス源を用いる必要がないので、効率が向上するとともに、コストが低減でき、資源節約にも貢献できる。

また、本発明によれば、吸着剤層の吸着剤から脱着除去した重合溶媒を回収して、重合体製造プラントで再使用することができるので、効率が向上するとともに、コストが低減でき、資源節約にも貢献できる。

[0085]

また、本発明によれば、脱着ガスから重合溶媒を回収した後に、脱着ガス中の重合モノマーを燃焼させた後に大気中に放出するので、CO₂ガスがほとんど発生せず、地球温暖化の原因となることがない。

さらに、本発明によれば、いずれかの吸着除去装置において、吸着除去操作が



行われている間に、他の吸着除去装置において、脱着除去操作が行われるので、いずれかの吸着除去装置において破過状態になっても、プラントを停止することなく、他の吸着除去装置で、連続的に吸着除去操作を行うことができるので、操業効率が低下することがないなど幾多の顕著で特有な作用効果を奏する極めて優れた発明である。

【図面の簡単な説明】

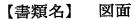
【図1】

図1は、本発明の重合体製造プラントの排ガスの再使用装置全体の概略図である。

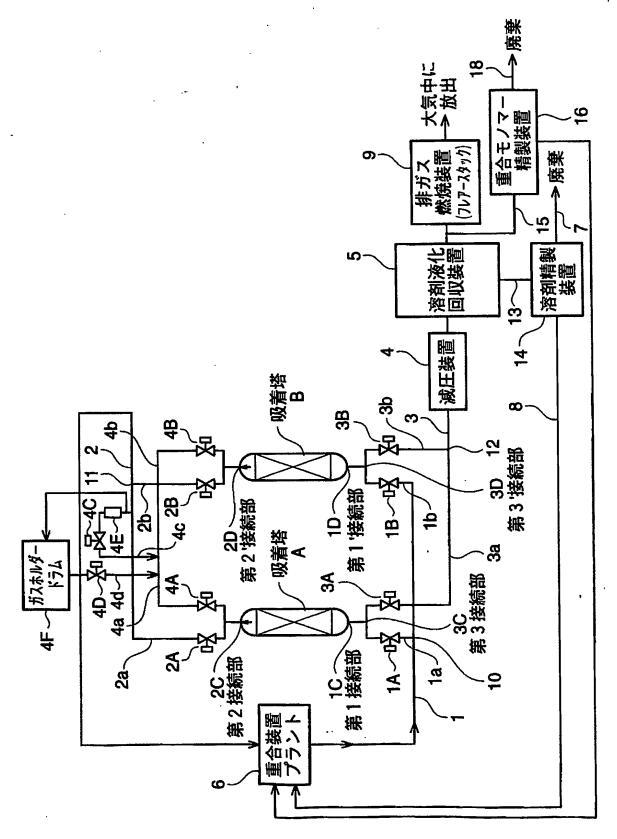
【符号の説明】

- 1 A バルブ
- 1B バルブ
- 1 a ライン
- 1 b ライン
- 1 排ガス導入ライン
- 1 C 第1接続部
- 1D 第1'接続部
- 2A バルブ
- 2 B バルブ
- 2 a ライン
- 2 b ライン
- 2 処理ガス還流ライン
- 2C 第2接続部
- 2 D 第2 接続部
- 3A バルブ
- 3B バルブ
- 3 a ライン
- 3 b ライン
- 3 ライン

- 3 C 第 3 接続部
- 3 D 第3'接続部
- 4 A バルブ
- 4 B バルブ
- 4 a ライン
- 4 b ライン
- 4 減圧装置
- 5 溶剤液化回収装置
- 6 重合体製造プラント
- 7 廃棄ライン
- 8 重合溶媒還流ライン
- 9 排ガス燃焼装置
- 10 分岐部
- 11 分岐部
- 1 2 分岐部
- 13 ライン
- 14 溶剤精製装置
- A 吸着塔
- B 吸着塔



【図1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】重合体製造プラントから排出された不活性ガスから、重合溶媒、重合モノマーなどの不純物を除去して、不活性ガスを重合体製造プラントで再使用する方法を提供する。

【解決手段】 重合体製造プラントから排出される不活性ガスを、吸着剤層を通過させることによって、不活性ガスに含有される重合溶媒、重合モノマーを吸着除去する吸着除去工程と、吸着除去工程において、重合溶媒、重合モノマーが吸着除去され、所定の純度に到達した不活性ガスを、重合体製造プラントで再使用する不活性ガス再使用工程とを含むことを特徴とする。

【選択図】 図1

【書類名】

出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】

平成15年 2月13日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2002- 95606

【承継人】

【識別番号】

000005887

【氏名又は名称】

三井化学株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】

100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴木 俊一郎

【承継人代理人】

【識別番号】

100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】

牧村 浩次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面

魔歷事項全部証明書

東京都千代田区配が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794



商号	三井石油化学工業株式会社	
	三井化学株式会社 平成 9年10月 1日変更	
本店	東京都千代田区證が関三丁目2番5号	
公告をする方法	日本経済新聞に掲載して行う	
貸借対照表に係る 情報の提供を受け るために必要な事	http://kessan.mitsui— 平成14年 5月20日設定chem.jp	
項	平成14年 6月 4日登記	
会社成立の年月口	昭和22年7月25日	
百的	(1) 次の製品の製造、加工及び売買 ア、エチレン系、プロピレン系、ブチレン系、芳香族系製品その他石油化 学製品 ・ 無機工業薬品、有機工業薬品及びガス製品 ウ、合成樹脂、合成繊維、合成ゴム等の高分子化合物 エ、殺虫剤、殺菌剤、除草剤その他農薬 オ、医薬品、医薬部外品、化粧品、動物用医薬品、医療材料及び医療用具 ル、触媒 ・ 染料、顔料、塗料及び溶剤 ク、硫酸アンモニア、尿素、過燐酸石灰その他肥料 ケ、食品、食品添加物、飼料、飼料添加物及び酵素 コ、不健築用資材、住宅用資材及び農業用資材 シ、荷役用、運送パレット及び包装姿等の物流資材 ス、電子機器及びその関連資材 セ: 非晶質金属その他の人工鉱物 (2) 化学工業用、環境保全用、水処理用等の設備、システム及び機器の設計、製作、施工、売買及び技術指導並びに土木・建築その他の建設工事の設計、施工及び監理 (3) コンピューターソフトウエア及びその関連システムの設計、製作、流工及び監理 (4) 極苗、野菜その他農作物の生産及び売買 (5) 前各号の事業に関する輸出入業 (6) 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬、処理、再生及び再生品の売買 (7) 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、内航海運業、港湾運送事業及び 倉庫業 (8) 損害保険の代理及び生命保険の募集に関する業務 (9) 化学分析その他各種分析、試験及び検査並びにこれらに関する調査の受託	

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは妹消事項であることを示す。

東京都千代田区設が関三丁目 2 署 5 号 三井化学株式会社 会社法入等番号 0199-01-008794

及び技術指導 (4) 体育、遊戲に関する機器の開発、設計、製作、施工及び売買並びに体育、遊戲に関するシステム及び施設の運営 (5) 不動産の売買、賃賃借、仲介及び管理 (6) 石油、可燃性天然ガスモの他の鉱物の採掘、加工及び売買 (7) 流行業法に基づく旅行業 (4) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 (5) 情報の収集及び処理の受託並びにこれらに関する調査の受託及び技術指導 電気の供給事業 (6) 前各号の事業に関するコンサルティング及び発明・ノウハウ等の技術情報 の調査・売買、供与 (19) 前各号の事業に附帯関連する事業	
金5 0円	
1000株	
3 0 億耕	
発行済株式の総数 7億7986万8353株	
発行済株式の総数 7億8915万6353株	平成12年 3月13日変更 平成12年 3月15日登記
金1027億6171万6199円	
金1032億2611万6199円	平成12年 3月13日変更
	平成12年 3月15日登紀
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井信託銀行株式会社 征券代行部	
東京都中央区日本橋室町一丁目7番1号 中央三井信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁目7番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 平成12年 4月 1日変更	平成12年 4月12日登紀
	 (0) 体育、遊戯に関する機器の開発、設計、製作 遊戲に関するシステム及び施設の運営 (1) 不動産の売買、賃賃借、仲介及び管理 (2) 石油、可燃性天然ガスその他の鉱物の採掘、

整理番号 カ715838 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

2/19

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	中央三井信託銀 東京都中央区京	橋一丁目7番1号 行株式会社 本店	平成12年 4月25日更正
	中央三井信託銀 東京都港区之三	江日33番1号 行株式会社 本店	· 平成 1 2年 1 2月 4日登記
役員に関する事項	取締役	幸 田 策 数	平成 9年 6月27日重任
	取締役	· 安田 重数	平成11年 6月29日重任
	4CMBCE	<u> </u>	平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月12日登記
[]]	取締役	中西宏争	平成 9年 6月27日重任
	<u>取締役</u>	<u>中 西 宏 幸</u>	平成11年 6月29日重任
			· 平成 1 1年 6月29日登記
	取締役	中 西 宏 幸	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	横井 眞 美	平成 9年 6月27日重任
j i			
			平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登紀

* 下棟のあるものは抹消事項であることを示す。 整理番号 カ715838

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

三并化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

,	取締役	内頭兵術	平成 9年	6月27日重任
	取締役	内糜兵衛	平成11年	6月29日重任
			平成11年	6月29日登記
	!		平成13年	6月28日退任
	j		平成13年	7月12日登記
	取締役	<u>神 由 之</u>	平成 9年	6月27日重任
		•		
·	取締役	<u>神由之</u>	平成11年	6月29日重任
	ļ.	•	平成11年	6月29日登記
	· 取締役	神 由 之	平成13年	6月28日重任
			平成13年	7月12日登記
 	取締役・	河野原史	平成 9年	6月27日重任
	! ! !	•	平成11年	6月29口退任
	•		平成11年	6月29日登記
	取締役	戸川簀	平成 9年	6月27日重任
			<u></u>	
			平成11年	6月29日退任
	1		平成11年	6月29日登記
	取締役	知 持 武 治	平成 9年	6月27日重任
	•	•		
			平成11年	6月29日退任
	:		平成11年	6月29日登記
L				

整理番号 カ715838 * 下線のあるものは妹情事項であることを示す。

東京都千代田区度が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	取締役	柏 典 夫	平成 9年 6月27日重任
	li		
			平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登記
,	取締役	有 本 患 史 郎	平成 9年 6月27日重任
	_	•	
	·	·	平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登記
}	取締役	前田勝之助	平成 9年 6月27日重任
	取締役	前田勝之助	平成11年 6月29日兼任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	前田勝之助	平成13年 6月28日重任
·	•		平成13年 7月12口登記
	攻締役	普原信行	平成 9年 6月27日重任
	取締役	管原信行	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	臂 原 信 行	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	子安龍太郎	平成 9年 6月27日重任
	取締役	子安龍太郎	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	子安龍太郎	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
<u> </u>			

整理番号 カ715838 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都千代田区置が関三丁目2番5号

三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	取締役	<u> </u>	平成 9年 6月27日重任
		•	
	取締役	杏口克正	平成11年 6月29日重任
5	,		平成11年 6月29日登記
	取締役	苔口 克正	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	片岡養彦	平成 9年 6月27日重任
	取締役	片岡幾彦	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	片岡義彦	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
i	取結役	八八	平成 9年 6月27日就任
	取締役	<u> </u>	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	浅尾彩一	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	· 戸 松 俊 春	平成 9年 6月27日就任
	取締役	戸 松 俊 春	平成 11年 6月29日飯任
			平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
	<u> </u>		平成13年 7月12日登記

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

_			
	取締役	<u>峯 島 英雄</u>	平成 9年 6月27日就任
	<u>取締役</u>	<u>塞島 英雄</u>	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	山本律夫	平成 9年 6月27日就任
	取締役	山本律夫	平成11年 6月29日重任
-			平成11年 6月29日登記
	取締役	山 本 律 夫	平成13年 6月28日遺任
ļ [•		平成13年 7月12日登記
 	取締役	藤 吉 建 二	平成 9年 6月27日就任
	取締役	<u>藤 吉 建 二</u>	平成11年 6月29日重任
	-		平成11年 6月29日登記
	取締役	移 古 建 二	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	収締役	佐藤影夫	平成 9年10月 1日就任
			平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	<u> </u>	平成 9年10月 1日就任
			·
			平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登記
	1		

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは抹液事項であることを示す。

東京都千代田区度が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

			
,	取締役	中 井 健	平成 9年10月 1日就任
,	取締役	中井健	平成11年 6月29日重任
		•	平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	高 瀬 勉	平成 9年10月 1日就任
	取締役	高 瀬 勉	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
. "			平成13年 7月12日登記
	取締役	星 克 治	平成 9年10月 1口就任
	取締役	星 克 治	平成11年 6月29日重任
			平成11年 8月29日登記
	İ		平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月12日登記
l	取締役	坪 井 正 雄	平成 9年10月 1日就任
		·	平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登紀
	取締役	山口富士生	平成 9年10月 1日就任
			平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登記
			R /10

整理番号 カ715838

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号 元井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	取締役	木下陽三	平成 9年10月 1日就任
	収穫役	未下陽三	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	木 下 陽 三	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	<u>小 沢 宏</u>	平成 9年10月 1日就任
-	取締役	小	平成11年 6月29日重任
		•	平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
. }		·	平成13年 7月12日登記
1	取締役	出川純也	平成 9年10月 1日就任
			平成11年 6月29日退任
		, , ,	平成11年 6月29日登記
i.	取締役	狩 野 武 彦	平成 9年10月 1日就任
			平成11年 6月29日退任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	仁戸田淑彦	平成 9年10月 1日就任
	取締役	仁戸田波彦	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	 		平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月12日登記
			

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは辣消事項であることを示す。

東京都千代田区鑑が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	取締役	磁 谷 計 嘉	平成 9年10月 1口就任
:	取締役	磁谷計基	平成11年 6月29日重任
	For ±±€€	磯 谷 引 薬	平成11年 6月29日登記 平成13年 6月28日童任
		TAS 127 pl seer	平成13年 7月12日登記
	取締役	给 木 暖 二	平成 9年10月 1日就任
	取締役	<u> </u>	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
			平成13年 6月28日退任
		•	平成13年 7月12日登記
! !	取締役	伊藤 医	平成 9年10月 1日就任
	取締役	伊藤 佐	平成11年 6月29日重任
	l		平成11年 6月29日登記
1			平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	宣永 紘 二	平成 9年10月 1日就任
	取締役	图 永 紘 一	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	窜 永 紘 一	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記

整理番号 カ715838 * 下線のあるものは珠滑事項であることを示す。 10/19

東京都千代田区館が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	取締役	谷川 進 治	平成 9年10月 1日就任
	取締役	<u>谷川進治</u>	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	谷 川 進 治	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	<u> 吉田浩二</u>	平成 9年10月 1日就任
	取締役	<u> 音 田 浩 二</u>	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	古田浩二	平成13年 6月28日重任
	math Cl.	L. 15 .5 +	平成 1 3年 7月 1 2日登記 平成 9年 1 0月 1 日
]]	取締役	<u>片板 </u>	
	取締役	片 板 旗 文	平成11年 6月29日重任
		The state of the s	平成11年 6月29日登記
}	取締役	片 扳 輿 文	平成13年 6月28日酸任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	山口彰宏	平成 9年10月 1日就任
·	取締役	山口彰宏	平成11年 6月29日重任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	山口彩宏	平成13年 6月28日重任
}	1		平成13年 7月12日登記

整理器号 カ715838 * 下線のあるものは鉄道事項であることを示す。 11/19

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

<u></u>			
	<u>取締役</u>	渡 邊 五 郎	平成11年 6月29日就任
,			平成11年 6月29日登記
	取締役	渡邊 五 郎	平成13年 6月28日重任
		•	平成13年 7月12日登記
	取締役	木村 峰 男	平成11年 6月29日就任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	木 村 峰 男	平成13年 6月28日重任
	•		平成13年 7月12日登記
	取締役	沼 田 智	平成11年 6月29日就任
			平成11年 6月29日登記
<u> </u>	取締役	沼田智	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
1	取締役	篠 原 兽 之	平成11年 6月29日就任
			平成11年 6月29日登記
•	取締役	後 原 善 之	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登紀
	取締役	武田靖弘	平成11年 6月29日就任
			平成11年 6月29日登記
	取締役	武田靖弘	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記
	取締役	田 中 稔 一	平成11年 6月29日就任
		•	平成11年 6月29日登記
	取締役	田中稔一	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月12日登記

12/19 * 下線のあるものは抹清事項であることを示す。 整理番号 カ715838

東京都千代田区置が関三丁目2番5号

三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

·	取締役 江 副 祖 人	平成11年 6月29日就任
	•	平成11年 6月29日登記
	取締役 江 副 禎 人	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	取締役 摩 瀬 学	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
	取締役 八森俊己	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登紀
	取締役: 鈴木憲二	平成13年 6月28日就任
1		平成13年 7月12日登記
	取締役 竹内勇	平成13年 6月28日就任
. }		平成1.3年 7月12日登記
	取締役 佐野景一	平成13年 6月28日就任
	·	平成13年 7月12日登記
	神奈川県鎌倉市城通283番地6	平成 9年10月 1日就任
	代表取締役 佐藤 彰 夫	
		平成11年 6月29日退任
		平成11年 6月29日登記
	東京都杉並区久我山四丁目9番14号	平成 9年10月 1日就任
	代表取締役 岩井 泰人	
		平成11年 6月29日退任
	•	平成11年 6月29日登記

整理番号 カ715838

1 3

東京都千代田区蔵が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

		
	東京都三鷹市牟礼六丁目 2 4 番 1 2 - 2 1 1 号 代表取铸役 中 西 宏 幸	平成 9年10月 1日就任
	東京都三鷹市牟礼六丁目 2 4 番 1 2 - 2 1 1 号 代表取結役 中西宏奉	平成11年 6月29日重任
	東京都三鷹市牟礼六丁目24番12-211号 代表取締役 中西宏奉	平成11年 6月29日登記 平成13年 6月28日重任
·	横浜市中区本牧削門16番6号 代表取締役 幸田重数	平成 13年 7月12日登記 平成 9年 6月27日重任
-	横浜市中区本牧間門16番6号 代表取締役 幸田 重 教	平成11年 6月29日重任
		平成11年 6月29日登紀 平成13年 6月28日退任
	東京都練馬区石神井台五丁目 2 5 番 2 5 号	平成13年 7月12口登記 平成11年 6月29日就任
	代表取締役 渡邊 五郎 東京都線馬区石神井合五丁目25番25号	平成11年 6月29日登記 平成13年 6月28日重任
	東京都線局医石神丹百五1日23番23号 代表取締役 渡 邊 五 郎	平成13年 7月12日登記
	神奈川県藤沢市辻堂1187番地の18 代表取締役 中 井 健	平成11年 6月29日就任 平成11年 6月29日登記
	神奈川県摩沢市辻堂二丁目 1 6 番 2 6 号 代表取締役 中 井 健	平成11年 7月18日住居 表示実施
,		平成11年 8月 2日登記 平成13年 6月28日退任
	東京都府中市府中町一丁目25番地の1ヴェル	平成13年 7月12日登記 平成13年 6月28日就任
	アメルカイトのイン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ	平成13年 7月12日登記

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都千代田区麓が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

	監査役	山下幾男	平成 9年10月 1日就任
			平成12年 6月29日退任
[•		平成12年 7月12日登記
	監查役	池田明穂	平成 9年10月 1日就任
,			
			平成12年 6月29日退任
			平成12年 7月12日登記
	監査役	中 山 哲	平成 9年10月 1日就任
	監查役	中 山 哲	平成12年 6月29日重任
			平成12年 7月12日登記
1			平成13年 6月28日辞任
			平成13年 7月12日登記
	監查役	山本惠男	平成 9年10月 1日就任
	監査役	山 本 憲 男	平成12年 6月29日重任
			平成12年 7月12日登記
	監査役	佐々木和生	平成10年 6月26日重任
			,
			平成11年 6月29日辞任
			平成11年 6月29日登記
	監査役	浅野和 弘	平成10年 6月26日重任
			!
1	能态级	浅 野 和 弘	平成13年 6月28日重任
	Harman .	D4 24 12 24	

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは味情事項であることを示す。

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0199-01-008794

Anniamental and the fact of the		-008794		
	監査役	横 井 真 美	平成11年 6月29日	批任
.			平成11年 6月29日	登記
			平成13年 6月28日	退任
			平成13年 7月12日	登記
	監査役	西田敬字	平成12年 6月29日	扰任
			平成12年 7月12日	多記
	监查役	高 瀬 勉	平成13年 6月28日	就任
			. 平成13年 7月12日	9:2
	転換の条件という で	4 4 0 0 万円 り発行する当社記名式額面 う。)は金1 6 1 7 円とするの株式数は、次のとおりませ換式の株式数は、次のとおりませ換額面金額の一部及び、各社債権者が転換請求の提出した本社債額面金額を、額面1 0 0 円につきまた。第一個人の第一個人の第一個人の第一個人の記憶を表現により調整を表現により当社記名式額面を設け、株式配当、株式の高数では、外の第式により調整を表現である。 「最初で、特別では、株式配当、株式配当、株式配当、株式配当、株式配当、株式配当、株式配当、株式配当	所見については、転換を請求することでのため 「の総額 「数を生じたときは、その端数に相当する。」 「会金100円の割合で債益する。」 「時価を下回る払込金額で新株式を発行される。」 「新発行」は、当たり 「株式数 本 払込金額 「経当たり」 「株式数 本 払込金額 「経済でする。」 「現発行株式数十新発行株式数 「成の無債交付、株式の分割又は併合並びまた転換しうる証券又は新株を引き受けであれる場合にも、調整されるものとする。」 「計画株式の額面金額を下回るときは、当該では、当該では、当該では、「は、当該では、「は、」のでは、」のでは、、」のでは、、「は、、」のでは、、」のでは、、」のでは、、は、、は、、は、、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	<u>祖</u> が 社 す にるる整額

整理番号 カ715,838

⇒ 下線のあるものは抹捨事項であることを示す。

東京都千代田区殿が関三丁目2番5号 三井化学株式会社 会社株人等乗り、0199~01~008794

会社法人等番号 0199-01-008794 各転換社債の金額 金100万円 各転換社債につき払い込んだ金額 全額 本社債はこれを株式に転換することができる 平成13年3月29日転換請求期間満了 平成13年 4月 4日登記 第3回無担保転換社債 転換社債の総額 金98億5800万円 転換の条件 転換により発行する当社記名式額面普通株式1株の発行価額(以下「転換価 額」という。)は金1617円とする。転換により発行すべき当社記名式額 面普通株式の株式数は、次のとおりとする。 ただし、本社債額面金額の一部及び利息については、転換を請求することが できない。 各社債権者が転換請求のため 提出した本社情額面金額の総額 株式数= 転換価額 この場合において、1株未満の雑数を生じたときは、その端数に相当する社 **伎額面金額を、額面100円につき金100円の割合で償還する。** 転換価額は、当社が本社債発行後、時価を下回る払込金額で新株式を発行す る場合には、次の算式により調整される。 1株当たり 新発行 株式数 × 払込金額 现発行+ 株式数 調整前 調整後 転換価額 X-転換価額 = 现発行株式数+新発行株式数 なお、転換価額は、株式配当、株式の無債交付、株式の分割又は併合並びに 時価を下回る発行価額をもって株式に転換しうる配券又は新株を引き受ける 権利を付与された証券の発行等が行われる場合にも、調整されるものとする。 ただし、転換により当社配名式額面普通株式を発行する場合において、調整 後の転換価額が当社配名式額面普通株式の額面金額を下回るときは、当該額 面金額を調整後の転換価額とする。 転換によって発行すべき株式の内容 当社記名式額面普通株式(1株の額面金額50円) ただし、本社債の転換により発行する株式を当社記名式無額面普通株式とし た場合は、当社記名式無額面普通株式とする。 転換の請求をすることのできる期間 平成1年4月3日から平成16年3月30日まで。 各転換社債の金額 金100万円 各転換社債につき払い込んだ金額 全額 本社債はこれを除式に転換することができる 合併により承継した第1回無担保転換社債

整理番号 カ715838

* 下線のあるものは抹清事項であることを示す。

東京都千代田区設が関三丁目 2 番 5 号 三井化学株式会社 会社法人等番号 0 1 9 9 - 0 1 - 0 0 8 7 9 4

	転換社債の総額
-	金176億1100万円
1	転換の条件
1	(1) 転換価額
	転換により発行する当社配名式額面普通株式 1 株の発行価額(以下転換価額
	という。)は金1371、20円とし、転換により発行すべき当社記名式額
1	面普通株式の株式数は、次の通りとする。ただし、本社債額面金額の一部及
ļ	び利息については、転換を請求することはできない。
	各社債権者が転換請求のため
	提出した本社債額面金額の総額
	株式数=
	転 換 価 額 この場合に1株未満の端数を生じたときには、その端数に相当する社債額面
·	金額を約面100円につき金100円の割合で債基する。
	② 転換価額の調整
	転換価額は、当社が本社債発行後、時価を下回る払込金額で新株式を発行す
	る場合には、次の算式により調整される。
	新発行 1株当りの
	株式数 × 払込金額
	既発行 十
	湖整後 湖整前 株式数 時 価
	転換価額 = 転換価額 × □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	なお、株式配当、無債交付による新株式の発行、株式の分割若しくは併合並
1	なお、株式配当、無頂交付による新株式の発行、株式の分配をしてはいる正がに時価を下回る発行価額をもって株式に転換しうる証券の発行者しくは新
	株を引受ける権利を付与された証券の発行等が行われる場合にも調整される。
	ただし、転換により当社記名式額面普通株式を発行する場合で、調整後転換
	価額が当社記名式額面普通株式の額面金額を下回るときは、その額面金額を
:	調整後転換価額とする。
1	伝統によって発行すべき株式の内容
	当計記名式額面普通株式(1株の額面金額50円)ただし、本社債の転換に
	より発行する株式を当社配名式無額面普通株式とした場合は、当社配名式無
	額面普通株式とする。
	転換の語求をすることのできる期間
	昭和63年10月1日から昭和78年3月28日まで
	各転換社債の金額
	金100万円
•	各転換社債につき払い込んだ金額
	全額 本社債はこれを株式に転換することができる。
吸収合併	東京都千代田区鏡が関三丁目2番5号株式会社グランドポリマーを合併 平成14年 4月 5日登記
	平成14年 4月 10至此
信梅溶液	•
	第2002-18054号債権譲渡
[與 行組织 [[及	第2002-18054号債権譲渡 登記の年月日

整理番号 カ715838

下棟のあるものは抹消事項であることを示す

東京都千代田区版が関三丁目2番5号

三并化学株式会社

会社法人等署号 0199-01-008794

護受人 英国領西インド諸島ケイマン諸島グランドケイマン、ジョージタウン、私書 箱309、アグランドハウス アストロ・キャピタル・コーポレーション・トゥー 日本における営業所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 平成14年10月 1日登記 第2002-20200号債権職渡 登配の年月日 平成14年10月31日 設受人 英国領西インド諸島ケイマン諸岛グランドケイマン、ジョージタウン、私書 箱309、アグランドハウス アストロ・キャピタル・コーポレーション・トゥー 日本における営業所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 平成14年11月 1日登記 第2002-22293号債権譲渡 登記の年月日 平成14年11月29日 設受人 英国領西インド諸島ケイマン諸島グランドケイマン、ジョージタウン、私書 箱309、アグランドハウス アストロ・キャピタル・コーポレーション・トゥー 日本における営業所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 平成14年12月 2日登記 登記記録に関する 平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成11年 5月20日移記 事項

> これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明 した各面である。

平成14年12月18日

東京法務局 登記官

岡 貞

整理番号 カ715838 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-095606

受付番号 20300280130

書類名 出願人名義変更届(一般承継)

担当官 鎌田 柾規 8045

·作成日 平成15年 4月18日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】 000005887

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【氏名又は名称】 三井化学株式会社

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100081994

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田七丁目13番6号 五反田

山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所

【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100103218

【住所又は居所】 東京都品川区西五反田7丁目13番6号 五反田

山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所

【氏名又は名称】 牧村 浩次

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 権利の承継を証明する書面 1

出願人履歴情報

識別番号

[596059945]

1. 変更年月日

2002年 2月20日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

氏 名

株式会社グランドポリマー

出願人履歴情報

識別番号

[000005887]

1. 変更年月日

1997年10月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

氏 名

三井化学株式会社